#### **OPTICAL RECORDING MEDIUM**

Patent number:

JP62024451 (A)

Publication date:

1987-02-02

Inventor(s):

KAWAKAMI HARUO + FUJI ELECTRIC CO LTD +

Applicant(s): Classification:

- international:

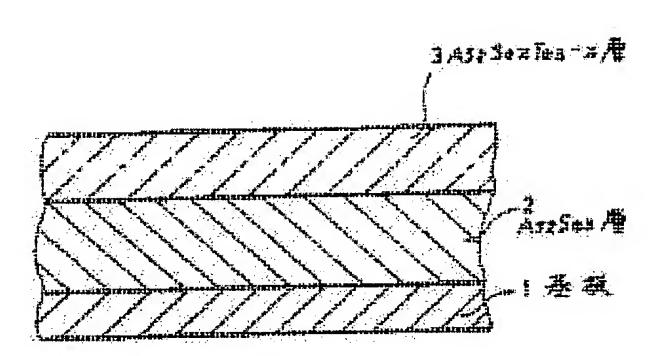
G11B7/24; B41M5/26; G11B7/24; B41M5/26; (IPC1-7): B41M5/26; G11B7/24

- european:

**Application number:** JP19850163213 19850724 **Priority number(s):** JP19850163213 19850724

#### Abstract of JP 62024451 (A)

PURPOSE:To improve the sensitivity of an optical recording layer in a wavelength region of semiconductor laser light by covering the light incident side of the optical recording layer with a light absorptive layer consisting of a material having a high absorption coefft. of near IR light. CONSTITUTION:The optical recording layer 2 consisting of As2Se3 is formed by a method such as vacuum deposition on a substrate 1 consisting of quartz glass. The light absorptive layer 3 having the compsn. consisting of xAs2Se3-yAs2 Te3 is further formed thereon. The light energy absorbed by the light absorptive layer is converted to heat energy to heat the light absorptive layer 3. The optical recording layer 2 is also effectively heated by heat conduction. The optical recording medium having high sensitivity in the near IR light such as laser light is thereby obtd. without waiting for the improvement of the optical recording material.



Data supplied from the espacenet database — Worldwide

### ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-24451

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)2月2日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26

B-8421-5D 7447-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

匈発明の名称 光記録媒体

②特 願 昭60-163213

②出 願 昭60(1985)7月24日

②発 明 者 川 上 春 雄 川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会社内.

①出 願 人 富士電機株式会社

川崎市川崎区田辺新田1番1号

②代 理 人 弁理士 山口 巌

#### 明、細音

- 1. 発明の名称 光記録媒体
- 2. 特許請求の範囲

1)光の照射により反射率の異なる相状態間の変態をひき起こすことができる光記録材料からなる光記録層を有するものにおいて、光記録層の光入射側が近赤外光の吸収係数の高い材料からなる吸光層によって被覆されたことを特徴とする光記録媒体。

2) 特許請求の範囲第1項記載の媒体において、光記録層がセレン・砒素合金層からなり、吸光層がセレン・テルル・砒素合金あるいはテルル・砒素合金からなることを特徴とする光記録媒体。

3) 特許請求の範囲第2項記載の媒体において、セレン・砒素・テルル合金からなる層が1 mx以下の厚さを有し、その組成がAsz Sex Tez-x であらわされ、xが2以下であることを特徴とする光記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

【発明の属する技術分野】

本発明は、光の照射により反射率の異なる相状質間の変態をひき起こすことができる光記録材料からなる光記録層を有する光記録媒体に関する。
【従来技術とその問題点】

情報化社会への移行に伴い、膨大な情報量を記録する手段として光記録方式が実用化されつつある。特に光ディスクは、従来多く用いられている
磁気記録媒体に比べ、およそ10~100 倍の記録密度があり、またヘッドとディスクが非接触である
ので長寿命である等の特長があって高密度、大容

この光記録は、用途により再生専用型、追記型、 書換え可能型の三つに分類される。再生専用型は 文字通り情報の読出しのみが可能なものであり、 追記型は情報の記録と読出しが可能である。これに 対した情報の消去は不可能なものである。これに 対して各換え可能型は情報の記録、読出し、消去 が可能であり、コンピュータ用のデータファイル としての用途が期待されている。

この各換え可能型については、「光磁気記録」

と「相変態記録」の二つの記録方式の開発が進められているが、両方式とも記録材料や書込み機構の面でさらに改良の余地が残されている。

このうち相変態記録は、一般にレーザ光を記録 面に集光、加熱し、そのパルス出力、維統時間を 調整する事により、記録材料の相状態(結晶-非 晶質、相転移等)を制御し、それぞれの状態の反 射率の違いで情報の記録を行うものである。

ーザ等があり、これらを用いれば上記の問題は容 島に回避できるものの、装置の小型化、低価格化 のためには、レーザとして半導体レーザを用いる 事が望ましく材料の改良が望まれていた。しかし そのような材料の改良は容易ではない。

#### 【発明の目的】

本発明は、光の照射による相変態により反射率の変化する光記録材料からなる光記録層を利用した書き換え可能な光記録媒体を、光記録材料の変更なしに半導体レーザなどからの近赤外領域の光によって記録可能にすることを目的とする。

#### 【発明の要点】

本発明は、光記録所の光入射例を近赤外光の吸収係数の高い材料からなる吸光層で被覆することによって、半導体レーザ光の波長領域での光記録層の感度を向上させて上記の目的を達成する。光記録層がセレン・砒素合金からなることが望ましい。

#### 【発明の実施例】

cation)第51巻,第8号(1984年)647~650 ベージに記載されているマリノブスキー(V. K. Malinovsky)らの文献によれば、この現象は上記材料のバンドギャップが光照射による加熱により本来の温度依存性に応じて挟まり、光照射の停止とともに急冷される際にその状態が凍結されるため生するとされている。この可逆的現象は光照化現象と呼ばれ、これを用いて審談え可能な光記録材料を得る事ができる。

すなわち、上記材料を真空蒸着等の方法で薄膜とし、これにレーザ光等を照射すると局部的に透過率および反射率が変化し、非照射部分と差異が生する。この差異により情報を記録、再生する事ができる。

この現象は前述のようにAszSz,AszSez等で観察されているが、これらの材料は光波長が 600mm以上での感度が低く、光記録用の光源として一般に光波長が 830mm程度である半導体レーザを使用できないという難点を有していた。もちろん、より短波長のレーザとしては、He-Cdレーザや、Arレ

第1回は本発明による光記録媒体の構造を概念的に示したものである。例えば石英ガラスAszSezから基板1の上に真空蒸着等の方法によりAszSezから成る光記録層2を形成する。さらにそのとのといる表記録層および吸光層はである。このような光記録層および吸光層の組成を有する吸光層ができる。このような光記録層および吸光を開いて各層の組成を発音に対応するを表表ができる。あるいできる。あるに下である。あるのである。あるのでは、なり容易に形成するを利用して同一蒸発に、なり高気圧が高いことを利用して同一蒸発に、次の高気圧が高いことを利用して同一蒸発により、Se.Te を収容し、最初にAszSezの層を落着させてもより、最初にAszSezの高を変

第3図は各種組成の材料の光の吸収係数と光エネルギーとの関係を示す。曲線11はAszSaz-12はSez-13はAszSaz-14は11AszSaz-AszTaz,15は5AszSaz-AszTaz,15は5AszSaz-AszTaz,16は4AszSaz-2AszTaz,17は2AszSaz-4AszTaz,16は4AszSaz-8AszTaz,19はAszTaz,20はTac対する関係曲線である。第3図において、例えば吸収係数が104cm-1であるということは、10-4cm,即ち1m膜厚の吸光層によって光強度が

## . 特開昭 62-24451 (3)

1/e まで減少することを示し、例えば曲線16に示す 4 AszSez-2AszTezの組成で 1 mmの厚さの吸光層は光エネルギー1.4 eV, すなわち 850nmの波長の光に対して十分な吸収を示す事がわかる。 AszTezの含有量が多くなればさらに吸収係数は大きくなり、自線19に示されるAszTezの場合には同じ 850nmの波長の光に対して10° cm 'となり、0.1 mmの膜厚の吸光層により十分な吸収が得られる。第3図から、AszSezの1/11以上のAszTezの含有するAste-Se 合金あるいはAszTezが長波長の光に対する吸収の向上に有効である事が認められるが、1 mm程度の厚さの半導体レーザ光吸光層として特定するものあるいはAszTezであった。

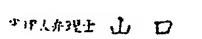
吸光層で吸収された光エネルギーは熱エネルギーとなり、砂光層3を加熱し、熱伝導により光記録層2も有効に加熱される。吸光層3の厚さは、その材料組成により最適値が異なるが、厚すぎる場合には、情報読出しのための光の吸収が多くなり、また解像度が低下する場合があり、0.05~1.0

に高い感度を有する光記録媒体を得ることができる。本発明はAs-Se 合金以外の光記録材料を用いた光記録媒体にも適用でき、光ディスクの実用化に極めて有効である。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の部分断面図、第2図は光黒化現象を示す吸収率分光特性線図、第3図は種々の材料の光の吸収係数と光エネルギーとの関係線図である。

I: 基板、2: As:Se:層、3: As: Se: Te:-x



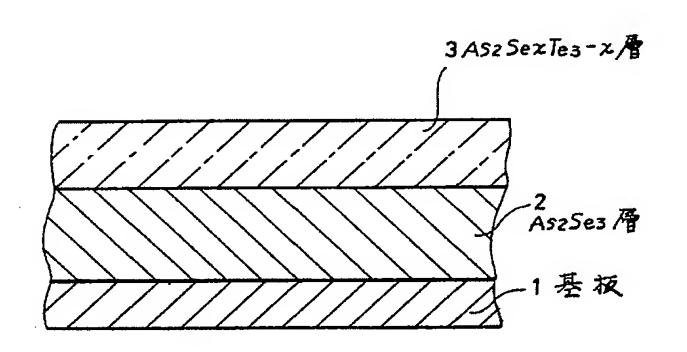


µmの厚さが良好な特性を示した。また光記録暦2の厚さは、薄い程熱容量が小さく感度が高くなるが、0.05~0.2 µmの厚さの時に良好な特性を示した。

吸光層は、As: Sex Te:-x であらわされる化学 量論的組成を有するものに限らず、それよりずれ た組成を有するものでもよい。また第3図より明 らかなように純Teも吸光層の材料として有効であ るが、As:Se:の蒸着装置と同一装置を用いること ができる点およびAs:Se:層との付着性の良好なこ とからAs-Se-Te合金あるいはAs-Te 合金の方が有 効である。

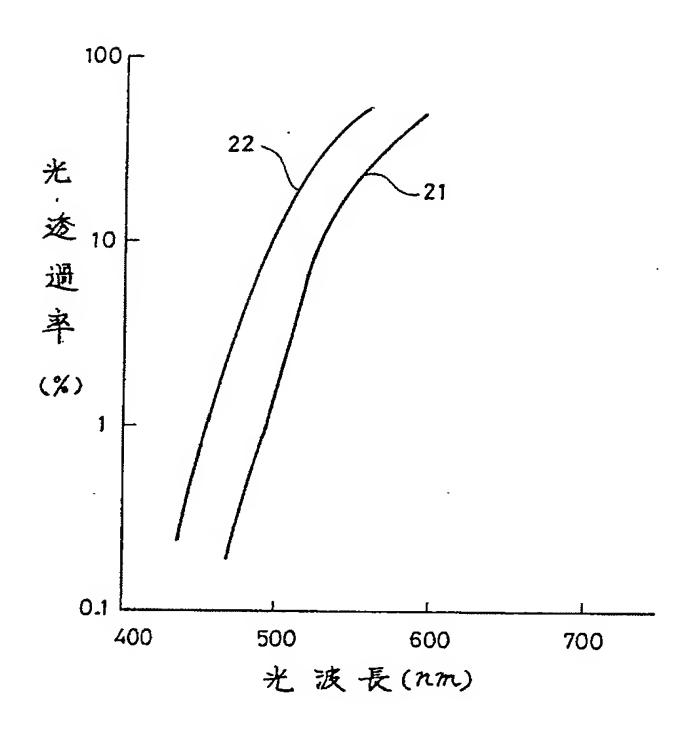
#### 【発明の効果】

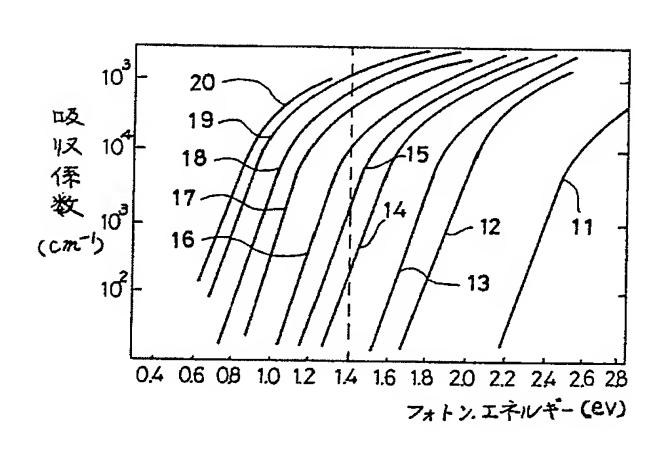
本発明は、書き換え可能な光記録媒体の、例えばAs-Se 合金のような光の照射により反射率の変化する光記録材料からなる光記録階の上に、近赤外光に対する高い吸収係数を有する、例えばAs-Se-Te 合金あるいはAs-Te 合金のような吸光材料からなる階を設けることにより、光記録材料の改良をまたないでレーザ光のような近赤外光の領域



第1四

## 特開昭62-24451 (4)





第3図

第2図